Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04155854

PUBLICATION DATE

28-05-92

APPLICATION DATE

19-10-90

APPLICATION NUMBER

02280925

APPLICANT: HITACHI VLSI ENG CORP;

INVENTOR:

OTSUKA KANJI;

INT.CL.

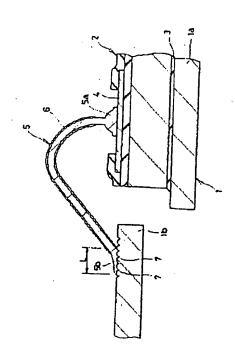
H01L 23/50 H01L 21/60

TITLE

: SEMICONDUCTOR INTEGRATED

CIRCUIT DEVICE AND LEAD FRAME

THEREFOR



ABSTRACT :

PURPOSE: To enhance the bonding of a bonding wire to an external lead-out terminal in strength so as to improve a semiconductor integrated circuit device in reliability by a method wherein a bonding pad is electrically connected to the external lead-out terminal with a bonding wire, and a groove is provided to the wire bonded face of an external lead-out terminal.

CONSTITUTION: One end of a bonding wire 5 is bonded to a bonding pad 4 with a ball bonding 5a. The other end of the bonding wire 5 is bonded to the inner lead 1b of a lead frame 1 with a wedge bonding 5b. The bonding pad 4 is electrically connected with the inner lead 1b with the bonding wire 5. Grooves 7 are provided to the wire bonded face of the inner lead 1b. The wire bonded face is enhanced in effective bonding face, and the bonding wire 5 is bonded to the inner lead 1b through a wedge bonding method, whereby the bonding of the bonding wire 5 to the inner lead 1b can be enhanced in strength.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平4-155854

③Int. Cl. 5 議別記号 庁内整理番号 H 01 L 23/50 S 8418-4M 21/60 3 0 1 B 6918-4M 3 0 1 M 6918-4M

❸公開 平成4年(1992)5月28日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

会発明の名称 半導体集費回路装置およびそれに用いるリードフレーム

②特 願 平2-280925

②出 願 平2(1990)10月19日

@ 発明者 赤 崎 ti

東京都小平市上水本町5丁目20番1号 日立超エル・エ

ス・アイ・エンジニアリング株式会社内・

@発明者 大塚 寛治

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 開発センタ内

②出願人 株式会社日立製作所③出願人 日立起エル・エス・・

株式 会社 日立 製作 所 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地 日立超エル・エス・・ 東京都小平市上水本町 5 丁目20番 1 号

アイ・エンジニアリングはサムリ

グ株式会社

個代 理 人 弁理士 简并 大和

明 細 書

1、発明の名称

半導体集後回路装置およびそれに用いるリード フレーム

2. 特許請求の範囲

- 1. 半導体チップに形成されたボンディングパッドと、外部引出用端子とがボンディングワイヤによって電気的に接続されてなる半導体集積回路装置であって、割配外部引出用端子のワイヤ接合面に溝を設けたことを特徴とする半導体集積回路装置。
- 前記ポンディングワイヤはその表面に絶縁体が被覆された被覆ワイヤであることを特徴とする類求項1記載の半導体集膜回路装置。
- 3. 軟配外部引出用端子であるインナーリードの ワイヤ接合面に席を設けたことを特徴とする請 求項!または2配数の半導体集積回路装置に用 いるリードフレーム。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体展體回路装置技術に関し、特に、 ワイヤボンディング方式の半導体集積回路装置に 適用して育効な技術に関するものである。 (従来の技術)

ワイヤボンディング方式は、半導体チャブのポンディングパッドと、パッケージまたはリードフレームの外部引出用端子とを金(Au)またはアルミニウム(Al)等からなるボンディングワイヤによって電気的に接続し、半導体チャブに形成された半導体集員回路素子の電極を外部に引き出す技術である。

ワイヤボンディング方式については、例えば経 研出版論、1985年6月1日発行、「超しS! テクノロジー」P594~P597に記載があり、 この文献には、ボール・ウェッジボンディング技 術について説明されている。ボール・ウェッグバッ ンディングは、半年体チップのボンディングパッ ドにはボールボンディングを行い、パッケージェッ たはリードフレームの外部引出用端子にはポールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディングを行う技術である。ボールボンディ イナ または 電気 トーチ 等によりがした でいまたは 電気 トーチ 等には でん でん でん でん でん でん でん でん を を 物 と を を がった な を かった な を を かった な を を かった な を を かった な を を な がった な を でった な を を な がった な な でった な を を を か でった な を を を か でった な でった な を を か でった な でった な でった な でった な でった は な が でった な でった は か でった の 外 部 引 出 用 端 子 切 を 第二 ポンド と している。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、上記従来のワイヤボンディング技術 においては、以下の問題があることを本発明者は 見出した。

すなわち、従来は、ボンディングワイヤと外部 引出用端子との接合強度が、ボンディングワイヤ とボンディングパッドとの接合強度よりも弱い点 について充分な配慮がなされておらず、ボンディ

酸は、明細書の記述および重付図面から明らかに なるであろう。

(課題を解決するための手段)

本願において開示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりて ある。

すなわち、請求項1記載の発明は、半導体チップに形成されたボンディングパッドと、外部引出用端子とがボンディングワイヤによって電気的に接続されてなる半導体集積回路装置であって、前記外部引出用端子のワイヤ接合面に溝を設けた半導体集積回路装置領遣とするものである。

(作用)

上記した請求項1 記載の発明によれば、外部引出用端子におけるワイヤ接合面の実効接合面積が 属により増大するので、ボンディングワイヤと外 部引出用端子との接合強度を向上させることがで きる。

また、ポンディングワイヤと外部引出用帽子と をウェッジポンディングにより接合する場合、例 ングワイヤと外部引出用塩子との接合強度不足に 起因して半導体集階回路装置の信頼性が低下する 問題があった。

特に、ボンディングワイヤの表面に絶縁体を被理した被関ワイヤにおいては、ボンディング中に熱分解された被理絶縁体の成分がボンディングワイヤの液合面側に巻き込まれる現象を避けることができず、ボンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度が不足し、半導体集積回路装置の信頼性が低下する問題があった。

本発明は上記課題に着目してなされたものであり、その目的は、ボンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度を向上させ、半導体集積回路装置の信頼性を向上させることのできる技術を提供することにある。

本発明の他の目的は、被覆ワイヤと外部引出用 端子との接合被度を向上させ、被覆ワイヤを有す る半導体集被回路装置の信頼性を向上させること のできる技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特

えば外部引出用端子の歳を超音放扱動方向に直文またはそれに近い方向に延在させることにより、抜ウェッジボンディングに際し、ポンディングワイヤの接合面に被着した異物や残留被質材等が歳により機械的に研削されるので、ポンディングワイヤの活性面で接合ができ、ポンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度を向上させることができる。

(実施例)

第1 図は本発明の一実施例である半導体集積回路装置の要部断面図、第2 図は第1 図に示した半導体集積回路装置を構成するインナーリードの要部拡大断面図、第3 図は第2 図に示したインナーリードに形成された溝の断面形状例を示すインナーリードの要部拡大断面図である。

本実施例の半導体集積回路装置は、被覆ワイヤボンディング方式の半導体集散回路装置である。

第1図に示すように、リードフレーム!のダイパッド1a上には、半導体チップ2かチップ接合部3により接合されている。リードフレーム(は42アロイ等からなり、チップ接合部3は銀(A8)入りエポキシ樹脂等からなる。

半導体チップ 2 は、例えば単結晶シリコン (Si) からなり、その主面側には論理回路あるいは 半導体メモリ等を構成するための所定の半導体集 隣回路素子が形成されている。

また、半導体チップ2の主面上には、半導体製 機回路素子の電極を引き出すためのポンティング パッド 4 が形成されている。ポンティングパッド 4 は、例えばAL-Si合金またはAL-Si-C u合金からなり、半導体チップ2の外周辺に沿って複数配置されている。

ボンディングパッド 4 には、ボンディングワイヤ 5 の一端が、第一ボンディングであるボールボンディング部 5 a によって接合されている。また、ボンディングワイヤ 5 の他端は、第二ボンディングであるウェッジボンディング部 5 b によってり

ている。なお、ボンディングワイヤ 5 の直径は、例えば 3 0 μm 程度である。また、インナーリード 1 b の幅は、例えば 9 0 μm 程度、厚さは、例えば 1 5 0 μm 程度である。

ところで、本実施例の半導体集積回路接合の半導体集積回路接合面には、インナーリード1bのワイわりのは接合面では、インナーリード1bのワイを設けられては、インナーリード1bのイを設けたことにより、かできる1bボウィングワイヤ5とインナーリーに際では、ボウィングロイヤ5とインナーリーになっている。

凍 7 の断面形状、平面形状をそれぞれ第 2 図、第 3 図に示す。第 2 図に示すように、 凍 7 は、 例えば断面 V 字状に形成されている。 粛 7 の幅は、 例えば 5 μ m 程度であり、 深さは、 例えば 5 μ m 以下である。 ただし、 溝 7 の断面形状は、 V 字状に 限定されるものではなく 機々変更可能であり、

ードフレーム 1 のインナーリード (外部引出用塩子) 1 b に接合されている。すなわち、本実施例の半導体集積回路装置は、ポンディングパッド 4 とインナーリード 1 b とがボンディングワイヤ 5 によって電気的に接続された構造となってる。

ボールボンディング部 5 a は、例えば水素トーチまたは電気トーチによりボンディングワイヤ 5 の一端にボールを形成した後、そのボールをポンディングパッド 4 に押し付けてボンティングワイヤ 5 とボンディングパッド 4 とを接合して形成された部分である。

また、ウェッジボンディング部 5 b は、例えば 超音被振動エネルギーおよび熱エネルギーにより ボンディングワイヤ 5 とボンディングパッド 4 と を接合して形成された部分である。 ウェッジボン ディング部 5 b の長さしは、例えば 8 0 μ m 程度、 幅は、例えば 7 0 μ m 程度である。

ボンディングワイヤ 5 は、 A u あるいは A l 等からなり、その表面にはポリウレタン 掛脂 あるいはポリイミド 間脂等からなる絶縁体 6 か被覆され

例えば等4図に示すように、V字状としても良い。

また、本実施例において漢7は、ウェッジボン。 ディングの際の超音遊艇動方向と直交またはそれ に近い方向に延在するように設けられている。す なわち、本実施例においては、溝7を超音波振動 方向と直交またはそれに近い方向に延在させたこ とにより、ウェッタボンディングに際してポンデ ィングワイヤ5の接合面に被着した異物や残留被 度材等が滞 7 によって機械的に研削されるように なっている。本実施例において渡7の平面形状は、 第3図に示すように、例えばストライプ 伏に形成 されている。ところで、ワイヤ接合面において病 7の占有面積比率が多過ぎるとかえって接合強度 が低くなる。そこで、一概には規定できないが、 ワイヤ接合面に対する廣7の占有面積比率は、例 えば50%程度以下、すなわち、平坦領域8の占 有面積比率が少なくとも 5 0 % 程度以上とするこ とが包ましい。また、溝7の平面形状は、ストラ イブ状に根定されるものではなく種々 変更可能で あり、例えば第5図に示すように、メッシュ状と

しても良い。

限7は、半導体チップ2がダイパッド! a 上に 接合される前に、例えばレーザ加工法、電子ビー ム加工法、エッチング加工法あるいはコイニング 法等により形成すれば良い。

このように本実施例によれば、以下の効果を得ることが可能となる。 、

(1). インナーリード 1 b のワイヤ接合面に渡てを設けたことにより、該ワイヤ接合面の実効接合面積を増大させることができるので、ボンディングワイヤ 5 とインナーリード 1 b との接合強度を向上させることが可能となる。

(2)、 構 7 の 延在方向を超音放版動方向と直交またはそれに近い方向としたことにより、 ボンディングワイヤ 5 とインナーリード 1 b とをウェッグワインディングにより接合する際、 ボンディングマイヤ 5 の接合面に被着した異物や残留被要 マケック イヤ 表の活性面をインナーリード 1 b の ワイヤ 接合面に接合することができるので、ボンディングワ

イヤ5とインナーリード I b との接合強度を向上させることが可能となる。

(3)、上記(1)。(2)により、被覆ワイヤボンディング 方式の半導体製積回路装置における歩留りおよび 信頼性を大幅に向上させることが可能となる。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば前足実施例においては、 半導体チャブを リードフレームのダイパッド上に実装する 半半 製度回路装置に本発明を適用した場合につい、 は半導体チャブをパッケージ基板 や配線基板では イパッド上に実する半導体集 はの本基板 明を適用しても良い。この場合、パッケージを や配線基板等に設けられた外部引出用端子のワイ や接合面に権を設ける。

また、前記実施例においては、ポンディングワ

イヤとボンディングパッドとをボールボンディングにより接合した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えばボンディングワイヤとボンディングパッドとをウェッジボンディングにより接合しても良い。

また、前記実路例においては、ボンディングワイヤを被置ワイヤとしたが、これに限定されるものではなく、通常のボンディングワイヤでも良い。 (発明の効果)

本顧において関示される発明のうち、代表的な ものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

すなわち、請求項」記載の発明によれば、外部引出用端子のワイヤ接合面の実効接合面積が底により増大し、ポンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度を向上させることができるので、 半導体集積回路装置の信頼性を向上させることが 可能となる。

また、ポンディングワイヤと外部引出用端子と をウェッジボンディングにより接合する場合、例 えば外部引出用増子の度を超音破極動方向に直交またはそれに近い方向に延在させることによりです。 抜ウェッジボンディングに際し、ボンディングワイヤの接合面に被増した異物や残留などがです。 により機械的に研削され、ボンディングワイヤのは性面で接合ができるので、ボンディングワイヤを と外部引出用増子との接合強度を向集後回路装置の信頼性を向上させることが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である半導体集積回 路装置の要部断面図、

第2図は第1図に示した半導体 集積回路装置を 構成するインナーリードの要部拡大断面図、

第3図は第2図に示したインナーリード先端の 要部拡大平面図、

第4図は本発明の他の実施例である半導体業費 回路装置を構成するインナーリードの要部拡大断 面図、

第5回は本発明の他の実施例である半導体集積